

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 1 区分

【発行日】平成 18 年 11 月 2 日 (2006.11.2)

【公開番号】特開 2001-259387(P2001-259387A)

【公開日】平成 13 年 9 月 25 日 (2001.9.25)

【出願番号】特願 2000-79930(P2000-79930)

【国際特許分類】

B 0 1 D 69/08 (2006.01)

B 0 1 D 71/38 (2006.01)

D 0 1 D 5/24 (2006.01)

D 0 1 F 6/34 (2006.01)

【F I】

B 0 1 D 69/08

B 0 1 D 71/38

D 0 1 D 5/24 Z

D 0 1 F 6/34 A

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 9 月 15 日 (2006.9.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 3】

エチレンービニルアルコール系重合体がエチレン含有率 10～60 モル%、ケン化度 95 モル%以上である請求項 2 記載の中空糸膜の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

上記の中空糸膜の製造方法において、製膜原液が少なくともエチレンービニルアルコール系重合体および溶媒を含み、さらに、エチレンービニルアルコール系重合体がエチレン含有率 10～60 モル%、ケン化度 95 モル%以上であること、また溶媒がジメチルスルホキシドであることがそれぞれ好ましい。また、上記の中空糸膜の製造方法において、中空形成剤が水または溶媒を 60 重量%以下含有する水溶液であること、二重環状ノズルから押出された中空糸膜が空气中を通過する時間が 0.1 秒以上であることがそれぞれ好ましい。